Docket No. 217216US2

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Pierre-Louis CHARVET, et al.

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED:

HEREWITH

FOR:

MICRO-DEVICE WITH THERMAL ACTUATOR

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231



- 5	I	к

	Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number of 35 U.S.C. §120.	, filed	, is claime	ed pursuant to the provi	isions #4
	Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Seria the provisions of 35 U.S.C. §119(e).		, filed	, is claimed pursuant	, , , , , , , ,
\boxtimes	Applicants claim any right to priority from any earlier filed applicate provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.	ntions to which	they may be	e entitled pursuant to th	e M.P. self

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY
FRANCE

APPLICATION NUMBER

MONTH/DAY/YEAR

00 17113

December 27, 2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

will be submitted prior to payment of the Final Fee

were filed in prior application Serial No.

filed

were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

(A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No.

filed

; and

☐ (B) Application Serial No.(s)

are submitted herewith

will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

Registration No.

24,913

C. Irvin McCielland Registration Number 21,124

22850

22850 Tel. (703) 413-3000

Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 10/98)

		-



INDUSTRIELLE

POPE 1250 PLE

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION



COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> 2 2 NOV. 2001 Fait à Paris, le ...

> > Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

> > > Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30 www.inpi.fr

	-
	•
	•



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

	5000	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 540 w /260899
	2000 à rinpi	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
REMISE PER PINTO I PARIS		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
JEU	0017113	BREVATOME
N° D'ENREGISTREMENT	~	3, rue du Docteur Lancereaux
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN	н	75008 PARIS
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 27	DEC. 2000	422-5/S002
Vos références pou		•
(facultatif) B 13714	4 3 П. DD 2137	
	dépôt par télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie
2 NATURE DE LA		Cochez l'une des 4 cases suivantes
Demande de bro	evet	X
Demande de ce	rtificat d'utilité	
Demande division		
Domaile Living	Demande de brevet initiale	N° Date//_
		Date / /
	de de certificat d'utilité initiale	
Transformation (d'une demande de Demande de brevet initiale	N° Date/
	IVENTION (200 caractères o	espaces maximum)
LA DATE DE	N DE PRIORITÉ : DU BÉNÉFICE DE DÉPÔT D'UNE NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation Date/
		S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
		S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
5 DEMANDEU		
Nom ou déno	mination sociale	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Prénoms		Etablissement Public de Caractère Scientifique, Technique et Industrie
Forme juridiq	ue	
N° SIREN		
Code APE-NA	\F	1 Pidintion
Adresse	Rue	31-33, rue de la Fédération
1	Code postal et ville	75752 PARIS 15ème
Pays		FRANCE
Nationalité		Française
	one (facultatif)	
	pie (facultatif)	
Adresse élec	tronique (facultatif)	



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

	7 05	C 2 (10) à l'INPI			
REMISS DE	NPI P	ARIS			
LIEŲ					
l		0017113			
8	GISTREMENT				
NATIONAL A	attribué par i	.'INPI			DB 540 W /26089
Vos réfe (facultati		our ce dossier :	B 13714.3 JL 1	DD 2137	
6 MA	NDATAIRE				
Non	m		LEHU		
Prénom		Jean			
Cab	binet ou Soc	ciété	BREVATOME		
			422-5/S002		
N°	de pouvoir	permanent et/ou	PG 7068		
	lien contrac		1 0 7000		
			3, rue du Docte	ur I ongores	
Adr	resse	Rue	3, rue du Docte	ur Lancereaux	
	[Code postal et ville	75008 PAI	RIS	
N° (de téléphon	ne (facultatif)	01 53 83 94 00		
N° (de télécopie	e (facultatif)	01 45 63 83 33		
Adre	resse électro	onique (facultatif)	brevets.patents(aspi-brevatome-gro	upe.fr
7 INV	/ENTEUR (S)			
Les	inventeurs	sont les demandeurs	Oui Non Dans ce	cas fournir une désign	ation d'inventeur(s) séparée
<u> </u>		sont les demandeurs RECHERCHE	× Non Dans ce		nation d'inventeur(s) séparée et (y compris division et transformation)
<u> </u>			× Non Dans ce		
<u> </u>		RECHERCHE	Non Dans ce Uniquement pour		
<u> </u>		RECHERCHE Établissement immédiat	× Non Dans ce Uniquement pour	une demande de breve	et (y compris division et transformation)
8 RAF	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat	× Non Dans ce Uniquement pour	une demande de breve	
8 RAF	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé	Whon Dans ce Uniquement pour Palement en trois	une demande de breve	et (y compris division et transformation)
8 RAF	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé	Whon Dans ce Uniquement pour R Palement en trois Oui Non	une demande de breve s versements, uniquem	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques
8 RAF	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance	Viniquement pour Palement en trois Oui Non Uniquement pour	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es
8 RAF	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance	Viniquement pour Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition)
8 RAF	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission
8 RAF	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission
Paid Paid Paid DES	PPORT DE ement éche DUCTION I S REDEVAI	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission
Paid Paid Si ve	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission
Paid Paid Si ve	PPORT DE	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission
Paid Paid Si we indic	ement éche DUCTION I S REDEVAI	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES ACULTAUX NCES	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission ce):
Paid Paid Si ve indic	ement éche DUCTION I S REDEVAI	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES Attilisé l'imprimé «Suite», embre de pages jointes	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission ce): VISA DE LA PRÉFECTURE
Paid Paid Si ve indic	ement éche DUCTION I S REDEVAI	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES Attilisé l'imprimé «Suite», embre de pages jointes	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission ce): VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI
Paid Paid Si ve indic	ement éche DUCTION I S REDEVAI	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES Attilisé l'imprimé «Suite», embre de pages jointes U DEMANDEUR ATAIRE	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission ce): VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI
Paid Paid Si ve indic	ement éche DUCTION I S REDEVAI	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES Attilisé l'imprimé «Suite», embre de pages jointes U DEMANDEUR ATAIRE	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	et (y compris division et transformation) ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission ce): VISA DE LA PRÉFECTURE
Paid Paid Si ve indic	ement éche DUCTION I S REDEVAI JOUS AVEZ U JOUS AVEZ U	RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé clonné de la redevance DU TAUX NCES Attilisé l'imprimé «Suite», embre de pages jointes U DEMANDEUR ATAIRE	Valence to trois Palement en trois Oui Non Uniquement pour Requise pour la Requise antérier	une demande de breve s versements, uniquem les personnes physiqu première fois pour cette urement à ce dépôt (join	ent pour les personnes physiques es invention (joindre un avis de non-imposition) dre une copie de la décision d'admission ce): VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DB 113 W /260899

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1.. DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30 (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire B 13714.3/JL Vos références pour ce dossier (facultatif) 00.17113 du 27.12.2000 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) MICRO-DISPOSITIF A ACTIONNEUR THERMIQUE. LE(S) DEMANDEUR(S): COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 75752PARIS 15ème DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). **CHARVET** Nom Pierre-Louis Prénoms 14 Clos St Martin Rue Adresse SAINT MARTIN LE VINOUX 38950 Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) **DUFOUR** Nom Michel Prėnoms 13 rue Pierre Semart Rue Adresse **GRENOBLE** 38000 Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE** (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 8 JANVIER 2001 J. LEHU 422-5 S/002

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

MICRO-DISPOSITIF A ACTIONNEUR THERMIQUE

DESCRIPTION

5 Domaine technique

10

30

La présente invention concerne un microdispositif à élément déformable sous l'effet d'un actionneur thermique. Ce micro-dispositif peut constituer un micro-commutateur particulièrement adapté à la commutation de signaux radiofréquence.

Etat de la technique antérieure

15 micro-commutateurs sont des dispositifs utilisés de plus en plus dans les dispositifs électroniques modernes dont l'une caractéristiques importantes est leur taille de plus en plus réduite. C'est le cas notamment des téléphones 20 portables. La conception d'un micro-commutateur pour ce type de matériel se heurte au délicat problème de la puissance disponible embarquée pour pouvoir actionner micro-commutateurs. les La commande des microcommutateurs actuels doit pouvoir se faire pour des 25 tensions faibles (3V par exemple) et en des temps très courts.

Le document "Micromechanical relay with electrostatic actuation and metallic contacts" de M.-A. GRETILLAT et al., Transducers'99, June 7-10, 1999, Sendai, Japon, divulgue un micro-commutateur à commande

électrostatique nécessitant une commande de l'ordre de 20 V.

Le document "Bulk micromachined relay with lateral contact" de Zhihong LI et al., paru dans J. Micromech. Microeng. 10 (2000), pages 329-333, divulgue un relais à commande électrostatique mettant en œuvre des surfaces en regard importantes. Il en résulte un amortissement pneumatique. Le système est amorti et les temps de commutation augmentent. Par ailleurs, la réalisation technique du contact de la ligne active est très difficile et la multitude d'électrodes impliquées favorise des perturbations dans la commande sur le signal radiofréquence véhiculé par la ligne active.

FR-A-2 772 512 divulgue document Le microsystème, utilisable notamment pour réaliser des 15 micro-rupteurs ou des micro-valves, constitué sur un substrat et servant à obtenir un basculement entre un premier état de fonctionnement et un deuxième état de fonctionnement grâce à un actionneur thermique à effet bilame. L'actionneur comprend un élément déformable 20 rattaché, par des extrémités opposées, au substrat de façon à présenter naturellement une déflexion sans contrainte par rapport à une surface du substrat qui lui est opposée, cette déflexion naturelle déterminant le premier état de fonctionnement, le deuxième état de 25 l'actionneur provoqué par étant fonctionnement thermique qui induit, sous l'effet d'une variation de température, une déformation de l'élément déformable tendant à diminuer sa déflexion et le soumettant à une contrainte de compression qui entraîne son basculement 30 par effet de flambage dans une direction opposée à sa

5

déflexion naturelle. Ce dispositif nécessite un échange thermique relativement important pour sa Lorsque la résistance de commande est chauffée, poutre constituant l'élément déformable dissipe une partie importante de l'apport đe chaleur rayonnement, conduction). Il faut tenir compte de cette perte d'énergie thermique pour l'énergie à apporter à la commande du bilame. Par ailleurs, le temps de basculement de la structure est relativement long du fait du temps nécessaire à la conduction thermique et aussi du fait des pertes par rayonnement compenser l'environnement qu'il faut durant le chauffage.

15 Exposé de l'invention

10

20

25

30

Pour remédier aux inconvénients cités cidessus, il est proposé un micro-dispositif comprenant des moyens conducteurs situés à un premier niveau et des moyens conducteurs situés à un deuxième niveau, les moyens conducteurs du premier niveau étant portés par un élément déformable pouvant basculer au moyen d'un actionneur à effet bilame, le basculement ayant pour effet modifier l'écartement entre de les movens conducteurs du premier niveau et les moyens conducteurs du deuxième niveau, caractérisé en ce que l'actionneur à effet bilame est constitué par des moyens résistifs localisé l'élément contact intime et avec en les résistifs étant déformable, moyens aptes, lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique de commande, à se dilater suffisamment sous l'effet de la

chaleur produite par le passage du courant électrique de commande pour provoquer, par effet bilame, le basculement de l'élément déformable avant que la chaleur produite dans les moyens résistifs ait pu se propager dans l'élément déformable.

De préférence, l'élément déformable est une poutre ou une membrane.

électrostatique de maintien movens Des peuvent être prévus pour maintenir l'élément déformable dans la position qu'il présente après son basculement, lorsque le courant électrique de commande est annulé. électrostatique peuvent maintien de moyens Les comprendre au moins une paire d'électrodes en vis-àl'une de ces électrodes étant solidaire de vis, l'élément déformable, l'autre étant située de façon que, lorsque l'élément déformable a basculé, l'écart entre les électrodes en vis-à-vis soit minimal.

Selon une variante de réalisation, les moyens de maintien électrostatique comprennent au moins une paire d'électrodes en vis-à-vis, l'une de ces électrodes étant solidaire de l'élément déformable, l'autre étant situé de façon que, lorsque l'élément déformable a basculé, les électrodes soient en contact l'une avec l'autre mais séparées par des moyens d'isolation électrique.

Les moyens résistifs peuvent comprendre au moins une couche déposée sous la forme d'une onde. Ceci permet d'obtenir une meilleure efficacité pour l'actionneur.

5

10

15

20

De préférence, les moyens résistifs sont en un matériau choisi parmi l'aluminium, le manganèse, le zinc, l'or, le platine, le nickel et l'inconel 600.

Si le micro-dispositif est réalisé par les techniques de la micro-technologie, l'élément déformable peut provenir d'une couche déposée sur un substrat.

Selon un premier mode de mise en œuvre, les situés conducteurs au deuxième movens niveau comprennent un premier contact de ligne et un deuxième le basculement contact de ligne, đe l'élément déformable ayant pour effet d'annuler l'écartement entre les moyens conducteurs du premier niveau et les moyens conducteurs du deuxième niveau, les conducteurs du premier niveau assurant ainsi liaison électrique entre le premier contact et le deuxième contact, le micro-dispositif constituant ainsi micro-commutateur. Avantageusement, les moyens conducteurs portés par l'élément déformable sont constitués par un plot conducteur.

Selon un deuxième mode de mise en œuvre, les moyens conducteurs du premier niveau et les moyens conducteurs du deuxième niveau constituent respectivement une première électrode et une deuxième électrode de condensateur, ce condensateur présentant une première valeur de capacité avant le basculement de l'élément déformable et une deuxième valeur de capacité après le basculement de l'élément déformable.

Selon une variante de réalisation, une 30 couche isolante de constante diélectrique élevée sépare la première électrode et la deuxième électrode du

10

15

20

condensateur. Cette couche isolante, d'épaisseur inférieure à 0,1 µm par exemple, peut être située sur l'une des deux électrodes ou sur les deux.

5 Brève description des dessins

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique et en perspective d'un micro-commutateur selon l'invention,
- les figures 2 et 3 sont des vues,

 15 respectivement en coupe longitudinale et transversale,
 du micro-commutateur représenté en perspective sur la
 figure 1,
 - la figure 4 est une vue du microcommutateur correspondant à la figure 2 mais dans le cas où l'actionneur thermique a été activé,
 - la figure 5 est une vue de détail du micro-commutateur représenté aux figures 1 à 4 et montrant un mode de réalisation de l'actionneur thermique,
- la figure 6 est une vue de dessus d'un élément résistif préférentiel utilisable pour le micro-commutateur selon l'invention.

30

10

Description détaillée de modes de réalisation de l'invention

La figure 1 (vue en perspective) et les 5 figures 2 et 3 (vues en coupe) illustrent un micro-commutateur selon la présente invention.

Ce micro-commutateur est réalisé sur un substrat 1 par exemple en silicium, en silice, en verre ou en quartz. Le substrat 1 supporte un premier tronçon de ligne 2 terminé par un contact 4 et un deuxième tronçon de ligne 3 terminé par un contact 5. Les contacts 4 et 5 sont simplement séparés par un faible intervalle.

Le substrat 1 supporte une ou plusieurs couches, en matériau isolant électrique, désignées sous 15 la référence unique 10 et à partir de laquelle a été réalisé un élément déformable sous forme de poutre 11 (par exemple en nitrure de silicium ou en oxyde de silicium) pouvant se déformer dans une cavité 12 de la couche 10 révélant le substrat 1 et les contacts 4 et 20 5. La poutre 11 est pourvue, côté cavité 12, d'un plot conducteur 13 apte à assurer une liaison électrique entre les contacts 4 et 5 lorsque la poutre 11 fléchit dans la cavité 12. Ce micro-commutateur peut être réalisé par le procédé divulgué dans le document 25 FR-A-2 772 512 cité plus haut.

La poutre (ou la membrane le cas échéant) peut être formée par un empilement de couches de coefficient de dilatation différents.

30 La poutre 11 supporte deux éléments résistifs 14 et 15 situés vers les extrémités de la

poutre. Ces éléments résistifs peuvent être des dépôts d'un matériau conducteur par exemple de l'aluminium, du manganèse, du zinc, de l'or, du platine, du nickel ou de l'inconel 600. Ils sont reliés à des sources de courant par des lignes de connexion non représentées.

La figure 2 montre des électrodes de maintien électrostatique disposées par paires et en vis-à-vis : la paire d'électrodes 16 et 17 d'une part et la paire d'électrodes 18 et 19 d'autre part. Les électrodes 16 et 18 sont supportées par la poutre 11. Elles peuvent aussi être incluses dans la poutre. Les électrodes 17 et 19 sont disposées au fond de la cavité 12, sur le substrat 1. Des lignes de connexion non représentées permettent de relier ces électrodes à des sources de tension appropriées.

Les figures 2 et 3 montrent le microcommutateur au repos, l'actionneur n'étant pas activé. Le plot conducteur 13 n'assure pas la liaison électrique entre les contacts 4 et 5.

d'un courant électrique dans les éléments résistifs 14 et 15, l'apport de chaleur qui en résulte provoque, par effet bilame, le fléchissement de la poutre vers le fond de la cavité 12. Le plot conducteur 13 vient appuyer sur les contacts 4 et 5 et assure la liaison électrique entre les tronçons de ligne 2 et 3. C'est ce que montre la figure 4.

Les électrodes 16 et 17 d'une part et 18 et 19 d'autre part, qui sont alors à leur écartement 30 minimal ou en contact mais séparées par une couche isolante de faible épaisseur, assurent par

l'application de tensions appropriées le maintien électrostatique de la poutre fléchie lorsque le courant cessé de électrique а passer dans les résistifs 14 15. et Les tensions de maintien électrostatique peuvent être appliquées aux électrodes 16, 17 et 18, 19 lorsque l'actionneur thermique a déjà causé le fléchissement de la poutre. Elles peuvent aussi être appliquées avant le fléchissement de la poutre de manière à accélérer ce fléchissement.

Pour ouvrir le micro-commutateur, il suffit d'annuler les tensions de maintien électrostatique. La poutre revient alors à sa position de repos et ceci d'autant plus rapidement que les parties chauffées par les éléments résistifs ont eu le temps de se refroidir.

Pour que le fléchissement de la poutre se fasse le plus rapidement possible, de même que le retour à sa position de repos, il faut que l'actionneur thermique ait un comportement de type quasiadiabatique. Pour cela, l'effet bilame concernant la poutre et l'élément résistif n'intervient que sur une partie de la poutre, mais ceci est suffisant pour provoquer son basculement.

temps de montée en température éléments 14 et 15 doit être très court pour une 25 application à la commutation de signaux radiofréquence, en règle générale inférieur à 10 µs. Ils doivent donc constitués d'un matériau qui chauffe rapidement. Il faut considérer le module d'Young et le coefficient de dilatation thermique. Parallèlement, il 30 faut déterminer ses caractéristiques géométriques.

En pratique, on choisit un matériau qui est susceptible de convenir. L'évolution de la flèche de la poutre en fonction d'une température appliquée est examinée. Cette évolution a sensiblement la forme d'une sinusoïde. La température qui permet d'obtenir un contact dans le cas d'un commutateur (ou la capacité désirée dans le cas d'un condensateur variable) est déterminée. Après cela, on détermine les deux points sinusoïde. La longueur la de d'inflexion particulièrement intéressante à donner à l'élément résistif est celle déterminée à partir de la distance entre le point d'encastrement de la poutre et le point d'inflexion.

Le comportement mécanique de la poutre est 15 étudié pour déterminer son épaisseur la mieux adaptée puis sa géométrie la plus favorable. La température de basculement est alors déterminée.

La commande de fléchissement consiste à chauffer uniquement les éléments résistifs sans chauffer la poutre adjacente ou l'environnement des éléments résistifs. Pour le retour à la position non fléchie, les éléments résistifs doivent en principe revenir à la température ambiante avant que le maintien électrostatique ne soit relâché.

La figure 5 montre un mode de réalisation de l'actionneur thermique. C'est une vue de détail de l'une des extrémités de la poutre 11. Lorsqu'un courant électrique d'activation de l'actionneur traverse l'élément résistif 15, la chaleur qui en résulte dilate l'élément résistif et permet de faire fléchir la poutre.

10

La figure 6 est une vue de dessus d'un élément résistif 25 utilisable par la présente invention. Cette vue montre que l'élément résistif 25 possède la forme d'une onde. Elle a l'avantage de procurer une meilleure efficacité à l'actionneur thermique.

Le micro-commutateur selon l'invention fonctionne pour une tension disponible de 3 V. Pour utiliser au mieux cette valeur de tension, il est 10 préférable de disposer de deux éléments résistifs alimentés en série.

REVENDICATIONS

- 1. Micro-dispositif comprenant des moyens conducteurs (13) situés à un premier niveau et des moyens conducteurs (4, 5) situés à un deuxième niveau, 5 les moyens conducteurs (13) du premier niveau étant portés par un élément déformable (11) pouvant basculer au moyen d'un actionneur à effet bilame, le basculement ayant pour effet de modifier l'écartement entre les moyens conducteurs (13) du premier niveau et les moyens 10 conducteurs (4, 5) du deuxième niveau, caractérisé en ce que l'actionneur à effet bilame est constitué par des moyens résistifs (14, 15) en contact intime et localisé avec l'élément déformable (11), les moyens résistifs (14, 15) étant aptes, lorsqu'ils sont 15 traversés par un courant électrique de commande, à se la chaleur dilater suffisamment sous l'effet de produite par le passage du courant électrique de bilame, effet commande pour provoquer, par basculement de l'élément déformable (11) avant que la 20 chaleur produite dans les moyens résistifs (14, 15) ait pu se propager dans l'élément déformable (11).
 - 2. Micro-dispositif selon la revendication 25 1, caractérisé en ce que l'élément déformable est une poutre (11) ou une membrane.
 - 3. Micro-dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que des moyens de maintien électrostatique sont prévus pour maintenir l'élément déformable (11) dans la position qu'il

présente après son basculement, lorsque le courant électrique de commande est annulé.

- 4. Micro-dispositif selon la revendication

 5 3, caractérisé en ce que les moyens de maintien électrostatique comprennent au moins une paire d'électrodes (16, 17; 18, 19) en vis-à-vis, l'une de ces électrodes étant solidaire de l'élément déformable (11), l'autre étant située de façon que, lorsque l'élément déformable a basculé, l'écart entre les électrodes en vis-à-vis soit minimal.
- 5. Micro-dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de maintien électrostatique comprennent au moins une paire d'électrodes en vis-à-vis, l'une de ces électrodes étant solidaire de l'élément déformable, l'autre étant situé de façon que, lorsque l'élément déformable a basculé, les électrodes soient en contact l'une avec l'autre mais séparées par des moyens d'isolation électrique.
- 6. Micro-dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les moyens résistifs (25) comprennent au moins une couche déposée sous la forme d'une onde.
- 7. Micro-dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les
 30 moyens résistifs (14, 15) sont en un matériau choisi

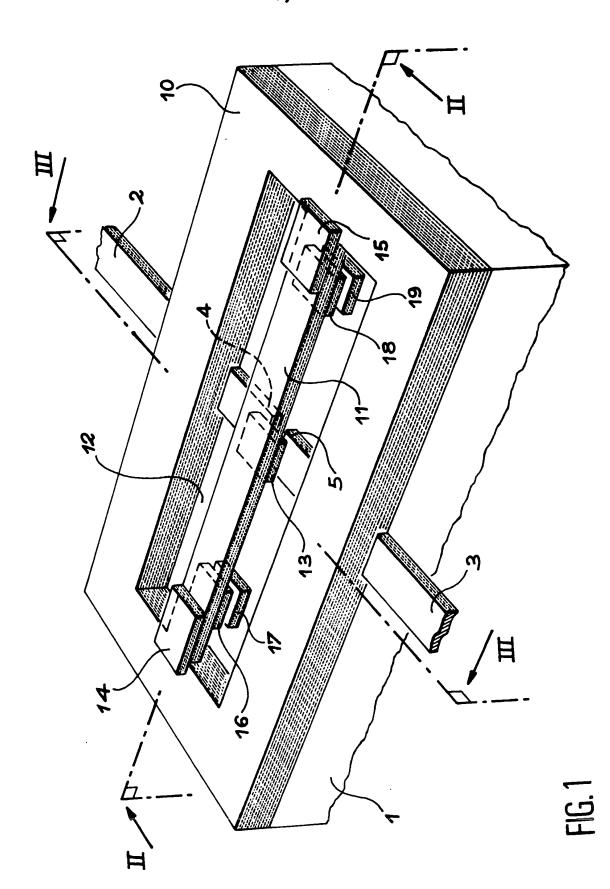
parmi l'aluminium, le manganèse, le zinc, l'or, le platine, le nickel et l'inconel 600.

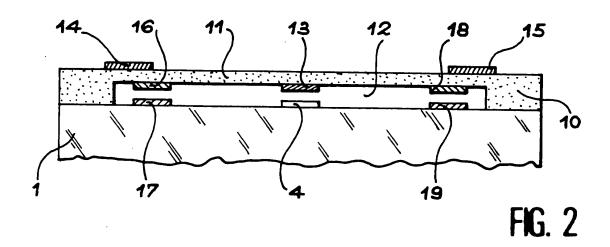
- 8. Micro-dispositif selon l'une quelconque 5 des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, le micro-dispositif étant réalisé par les techniques de la micro-technologie, l'élément déformable (11) provient d'une couche (10) déposée sur un substrat (1).
- 9. Micro-dispositif selon l'une quelconque 1 à 8, caractérisé en ce que les des revendications 10 deuxième niveau situés au conducteurs moyens comprennent un premier contact de ligne (4) et un deuxième contact de ligne (5), le basculement d'annuler effet l'élément déformable ayant pour l'écartement entre les moyens conducteurs (13) 15 premier niveau et les moyens conducteurs du deuxième les moyens conducteurs du premier niveau niveau, assurant ainsi une liaison électrique entre le premier contact (4) et le deuxième contact (5), le microdispositif constituant ainsi un micro-commutateur. 20
 - 10. Micro-dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que les moyens conducteurs portés par l'élément déformable sont constitués par un plot conducteur (13).
 - 11. Micro-dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que les moyens conducteurs du premier niveau et les moyens conducteurs du deuxième niveau constituent respectivement une première électrode et une deuxième

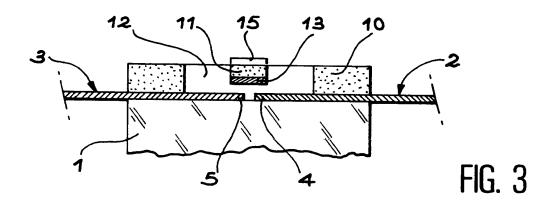
électrode de condensateur, ce condensateur présentant une première valeur de capacité avant le basculement de l'élément déformable et une deuxième valeur de capacité après le basculement de l'élément déformable.

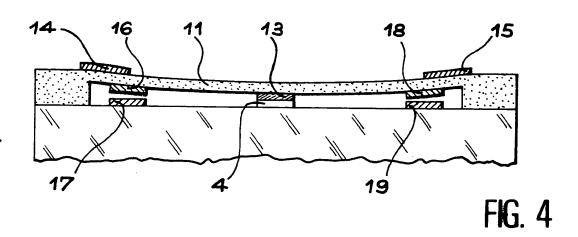
5

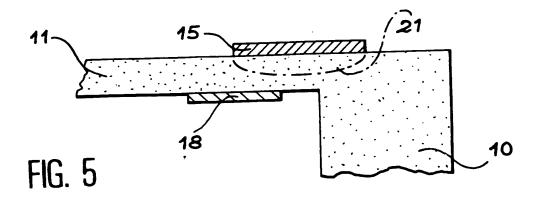
12. Micro-dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'une couche isolante de constante diélectrique élevée sépare la première électrode et la deuxième électrode du condensateur.

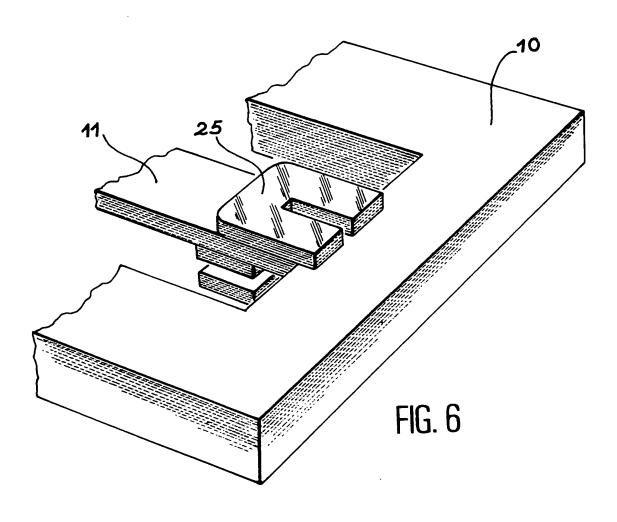














22850

(703) 413-3000

DOCKET NO .: 217216US2

Pierre-Louis CHARVET, et al.